

# 日本セラミックス協会第 25 回秋季シンポジウム第 61 回高分子討論会 ジョイントサテライトシンポジウム “革新的ハイブリッド材料研究討論会”

日本セラミックス協会、高分子学会ではハイブリッド材料に関する研究で多くの研究者が活躍しております。同時期(2012年9月19日～21日)に同地区(名古屋)でそれぞれの学会が開催されるこの機会を好機として、両学会で活躍する研究者がハイブリッド材料に関する研究について議論し交流することで、日本におけるハイブリッド材料研究をより推進するための場として、サテライトシンポジウムを企画いたします。

**主催:** 公益社団法人 日本セラミックス協会

**共催:** 公益社団法人 高分子学会 無機高分子研究会

**日時:** 2012年9月18日(火) 16:00～

**場所:** 名古屋大学 東山キャンパス グリーンサロン東山ミーティングルーム

**プログラム(敬称略・予定):**

**16:00～16:05**

開会挨拶

**16:05～16:30**

「有機修飾アルコキシシランを用いた多孔体の開発」

(京都大学)金森主祥

**16:30～16:55**

「ゾルーゲル法による構造制御されたイオン性シルセスキオキサンの創製」

(鹿児島大学)金子芳郎

**16:55～17:20**

「交互共重合型の酸化物オリゴマーの創製と応用」

(大阪府立大学)高橋雅英

**17:20～17:45**

「かご型シルセスキオキサン(POSS)を基盤とした機能材料の創出」

(京都大学)田中一生

**17:45～18:10**

「ナノシートを利用した新規ハイブリッド材料の開発」

(早稲田大学)菅原義之

**18:10～18:15**

閉会挨拶

**18:30～**

懇親会

**参加資格:** 日本セラミックス協会会員もしくは高分子学会無機高分子研究会メンバー

**参加費:** 無料(懇親会は別途参加費(¥3,000; 予定)が必要)

**参加申込締切日・定員:** 当日まで可・ただし定員(50名)になり次第締切

**参加申込方法:** ①参加者氏名、②所属、③連絡先(住所、電話番号、E-mail アドレス)④懇親会(18:30～会費¥3,000を予定)参加の有無を記したE-mailを下記連絡先(片桐)まで送付してください。

**連絡先:** 〒739-8527 東広島市鏡山 1-4-1 広島大学 大学院工学研究科 応用化学専攻 片桐 清文

Tel: 082-424-4555, Fax: 082-424-5494, E-mail: kktgr@hiroshima-u.ac.jp

〒606-8585 京都市左京区松ヶ崎御所海道町 京都工芸繊維大学 大学院工芸科学研究科 物質工学部門 中 建介 Tel: 075-724-7534, E-mail: kenaka@kit.ac.jp